104-104

問題文

以下に示す反応において、反応が最も速く進行するR-Brはどれか。1つ選べ。

- √_>Br
- 2 H₂C=CH-Br
- 3 CH2-Br
- 4 (CH₃)₃C-Br
- 5 (CH₃)₃C-CH₂-Br

解答

3

解説

この反応では、基質に対して求核剤を作用させ、CH $_2$ 基のHをRに置換させています。よって、これは求核置換反応(S $_{
m N}$ 反応)です。

 S_N 反応には S_N 1反応と S_N 2反応がありますが、今回は強塩基の求核剤である CH_3 CH_2 O^{-1} を使っているので S_N 2反応となります(弱い求核剤だと S_N 1反応になりやすいです)。

$$0 \longrightarrow \begin{matrix} -OCH_2CH_3 \\ O \longrightarrow \begin{matrix} -R \\ R-Br \end{matrix} \end{matrix} \qquad 0 \longrightarrow \begin{matrix} R \\ OCH_2CH_3 \end{matrix}$$

ここで選択肢を見ると、RのうちBr基に隣接する部分を見ると、(1)と(2)は二重結合を持つ炭素となっています

Brが結合しているこの炭素は、上図の反応機構で示している通り、求核攻撃をされる点となります。しかし、二重結合のように電子が豊富な場所に求核攻撃が起きるとは考えづらいです(電子が電子をアタックすることになってしまいます)。

よって、(1)と(2)はともに不適です。

一方の(3)、(4)、(5)はいずれもBr基の隣がsp 3 炭素なので、求核攻撃の対象となります。ただし、基質と置換基との立体障害が大きい場合には S_N 2反応ではなく脱離反応(E2反応)が起こるという点に注意してくだ

さい。

今回は S_N 2 反応を起こしたいので、小さめの置換基であるほうが有利です。つまり、反応が最も速く進行する R-Brを選ぶ基準は、Rのうち Br基に隣接する部分の立体障害が最も小さくなるものを選べばよいということになります。

ここで再度(3)、(4)、(5)の構造を見ると、(4)ではBr基が結合しているCを含めてt-ブチル基となっています。これはかなり立体障害が大きそうです。よって、(4)は S_N 2反応が起こりにくいと判断できます。

一方で、(3)と(5)はどちらもBr基が結合しているのが $-CH_2$ - なので充分なスペースがあるといえます。そのさらに隣には、(3)の場合はフェニル基が、(5)の場合にはt-ブチル基が結合しています。

(3)と(5)の比較として、フェニル基は同一平面上に全ての炭素が配置されているので、その上下は比較的スペースが空いています。t-ブチル基は3つのメチル基が平面ではなく空間的に広がっているため、立体障害が大きくなるといえます。

以上から、(3)のほうが求核攻撃がしやすくなって反応速度も高くなるため、正解は(3)です。